Electrical multilayer component

Publication number: DE10224566 (A1)

2003-12-18 Publication date:

MIKOS PETER [AT]; FEICHTINGER THOMAS [AT]; SCHLICK Inventor(s):

EP1369881 (A2) EP1369881 (A3) EP1369881 (B1)

Also published as:

DE19639947 (A1) JP11067586 (A) JP8124800 (A) JP6151245 (A)

Cited documents:

HORST [AT]

EPCOS AG [DE] Applicant(s):

Classification:

H01C7/18; H01C13/02; H01G4/30; H01G4/40; H03H1/02; - international:

H03H5/12; H01C7/18; H01C13/00; H01G4/30; H01G4/40;

H01G4/40; H01C7/18; H01C13/02; H01G4/30; H03H1/02 H03H1/00; H03H5/00; (IPC1-7): H01G4/38; H01C7/105

Application number: DE20021024566 20020603

- European:

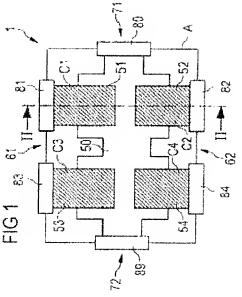
Priority number(s): DE20021024566 20020603

Abstract not available for DE 10224566 (A1)

Abstract of corresponding document: EP 1369881 (A2)

containing a stack (2) made from dielectric layers (3) C1) with a first contact (81) on the first side surface Multiple layer component comprises a base body (1) and electrode layers (4), a first multilayer capacitor

first contact (82) on the second side surface (62) and dielectric layers contain a ceramic material having a (71), and a second multilayer capacitor (C2) with a varistor effect. The two contacts are arranged only (61) and a second contact (80) on a front surface a second contact (80) on the front surface. The on a partial region of the whole front surface.



Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide

15.10.2009 11:01



® BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT

® Offenlegungsschrift

_® DE 102 24 566 A 1

(2) Aktenzeichen: 102 24 566.5
 (2) Anmeldetag: 3. 6. 2002
 (3) Offenlegungstag: 18. 12. 2003

(5) Int. Cl.⁷: **H 01 G 4/38** H 01 C 7/105

(7) Anmelder:

EPCOS AG, 81669 München, DE

(74) Vertreter:

Epping Hermann Fischer, Patentanwaltsgesellschaft mbH, 80339 München ⁽⁷²⁾ Erfinder:

Mikos, Peter, Deutschlandsberg, AT; Feichtinger, Thomas, Graz, AT; Schlick, Horst, Dr., Graz, AT

(56) Entgegenhaltungen:

DE 196 39 947 A1 JP 11-0 67 586 A

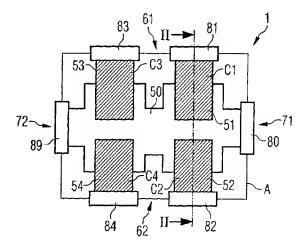
JP 08-1 24 800 A

JP 06-151245 A

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

- (54) Elektrisches Vielschichtbauelement
- Die Erfindung betrifft ein Vielschichtbauelement, bei dem in einem Grundkörper (1) gegenüberliegend angeordnete Vielschichtkondensatoren (C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8) mit einer gemeinsamen, auf einer Stirnseite (71, 72) des Grundkörpers (1) herausgeführten Massenelektrode (9) verschaltet sind.



1

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein elektrisches Vielschichtbauelement mit einem Grundkörper enthaltend einen Stapel aus übereinanderliegenden Dielektrikumsschichten mit dazwischenliegenden Elektrodenschichten.

[0002] Aus der Druckschrift DE 196 39 947 A1 ist ein Vielschichtbauelement der eingangs genannten Art bekannt, bei dem der Grundkörper zwei entlang einer Längsrichtung verlaufende, gegenüberliegende Seitenflächen und mindestens eine Stirnfläche aufweist. Es sind in Längsrichtung des Bauelements nebeneinander angeordnete Vielschichtkondensatoren gebildet. Die Vielschichtkondensatoren haben eine gemeinsame Gegenelektrode, die ihrerseits wieder aus einem Stapel von übereinanderliegenden Elektrodenschichten gebildet sein kann und welche auf der Stirnseite des Bauelements aus dem Bauelement herausgeführt ist.

[0003] Das bekannte Bauelement hat den Nachteil, daß es eine relativ kleine Integrationsdichte aufweist, das heißt, daß nur sehr wenige Kondensatoren bezogen auf die von 20 dem Grundkörper in Anspruch genommene Grundfläche in dem Bauelement integriert sind.

[0004] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein elektrisches Vielschichtbauelement anzugeben, das eine hohe Integrationsdichte aufweist.

[0005] Diese Aufgabe wird gelöst durch ein elektrisches Vielschichtbauelement nach Patentanspruch 1. Vorteilhafte Ausgestaltungen sind den abhängigen Ansprüchen zu entnehmen.

[0006] Es wird ein elektrisches Vielschichtbauelement angegeben mit einem Grundkörper enthaltend einen Stapel aus übereinanderliegenden Dielektrikumsschichten. Zwischen Dielektrikumsschichten sind Elektrodenschichten angeordnet, welche elektrisch leitfähig sind. Der Grundkörper weist zwei entlang einer Längsrichtung verlaufende, gegenüberliegende Seitenflächen und mindestens eine Stimfläche auf. [0007] Ferner weist das Bauelement einen ersten Vielschichtkondensator auf, dessen erster Anschluß auf der ersten Seitenfläche liegt. Ferner weist das Bauelement noch einer zweiten Vielschichtkondensator auf, dessen erster Anschluß auf der zweiten Seitenfläche angeordnet ist und dessen zweiter Anschluß auf einer Stirnfläche des Grundkörpers angeordnet ist.

[0008] Der zweite Anschluß ist vorzugsweise dem ersten 45 Anschluß gegenüberliegend angeordnet.

[0009] Das Vielschichthauelement hat gegenüber den hekannten Vielschichthauelementen den Vorreil, daß es eine um den Faktor zwei höhere Integrationsdichte aufweist, da entlang einer Längsrichtung des Bauelements immer zwei 50 einander gegenüberliegende Kondensatoren in das Bauelement integriert sind.

[0010] Das Vielschichtbauelement hat ferner den Vorteil, daß mit Hilfe der stirnflächenseitig aus dem Grundkörper herausgeführten Kontakte eine interne Verschaltung mehrerer Vielschichtkondensatoren realisiert werden kann. Dadurch reduziert sich der später auf der mit dem Vielschichtbauelement zu bestückenden Platine der Verschaltungs- und Verdrahtungsaufwand, was wiederum Platz auf der Platine einspart.

[0011] In einer Ausführungsform ist im Grundkörper ein erster Stapel von übereinanderliegenden Elektrodenschichten angeordnet, die an einem ersten Kontakt auf einer ersten Seitenfläche aus dem Grundkörper herausgeführt sind. Dieser erste Stapel bildet zusammen mit einem weiteren Stapel 65 aus übereinanderliegenden Elektrodenschichten, die auf einer Stirnfläche aus dem Grundkörper herausgeführt sind, einen ersten Vielschichtkondensator.

)

[0012] Es ist ferner im Grundkörper ein zweiter Stapel von übereinanderliegenden Elektrodenschichten angeordnet, die an einem zweiten Kontakt aus dem Grundkörper herausgeführt sind. Der zweite Kontakt auf der zweiten Seitenfläche des Grundkörpers angeordnet. Der zweite Stapel bildet zusammen mit einem Stapel von Elektrodenschichten, die auf einer Stirnfläche aus dem Grundkörper herausgeführt sind, einen zweiten Vielschichtkondensator.

[0013] Zur weiteren Erhöhung der Integrationsdichte ist
 10 es vorteilhaft, wenn weitere Vielschichtkondensatoren gebildet sind. Diese weiteren Vielschichtkondensator können vorteilhafterweise entlang der gegenüberliegenden Seitenflächen angeordnet sein, wobei die Kontakte jeweils auf gegenüberliegenden Seitenflächen liegen. Die zweiten Kontakte der weiteren Vielschichtkondensatoren können auf einer Stirnfläche des Grundkörpers liegen. Vorteilhafterweise sind die weiteren Vielschichtkondensatoren gebildet aus weiteren Stapeln von übereinanderliegenden Elektrodenschichten. Die weiteren Stapel sind dabei neben dem ersten
 20 beziehungsweise neben dem zweiten Stapel von Elektrodenschichten angeordnet und die Elektrodenschichten dieser Stapel sind wiederum auf gegenüberliegenden Seitenflächen des Grundkörpers aus diesem herausgeführt.

[0014] Desweiteren ist es vorteilhaft, wenn der zweite Kontakt eines Vielschichtkondensators von heiden Stirnflächen her kontaktiert werden kann. Dadurch können besondere Schaltungsvarianten realisiert werden, wobei ein Vielschichtkondensator von beiden Seiten her kontaktiert werden kann, beispielsweise zur Bildung einer gemeinsamen Erde mit weiteren Vielschichtkondensatoren.

[0015] In einer Ausführungsform der Erfindung ist jeder im Vielschichtbauelement enthaltene Vielschichtkondensator gebildet mittels eines Stapels von Elektrodenschichten, die beiderseits auf zwei gegenüberliegenden Stirnseiten des Grundkörpers herausgelührt sind.

[0016] Diese Ausführungsform hat den Vorteil, daß ein Kondensatoranschluß, der allen Kondensatoren gemeinsam ist in Richtung des Grundkörpers durch das Vielschichtbauckement durchgeführt werden kann, was wiederum den Aufwand für die äußere Beschaltung des Vielschichtbauelements reduziert.

[0017] Weiterhin ist es vorteilhaft, wenn zwei Vielschichtkondensatoren Kontakte aufweisen, die auf gegenüberhegenden Stirnflächen liegen, wodurch beispielsweise eine Erdung nebeneinander liegender Kondensatoren mit einer Stirnfläche und gleichzeitig eine Erdung der auf der gegenüberliegenden Seite angeordneten Vielschichtkondensatoren mit der gegenüberliegenden Stirnfläche möglich wird. [0018] In einer weiteren Ausführungsform der Erfindung weist der Grundkörper zwei verschiedene Stapel von übereinanderliegenden Elektrodenschichten auf, die auf gegenüberliegenden Stirnseiten aus dem Grundkörper herausgeführt sind. Die beiden Stapel sind elektrisch gegeneinander isoliert. Mit Hilfe dieser Ausführungsform gelingt es, im Vielschichtbauelement integrierte Vielschichtkondensatoren zu Gruppen zusammenzufassen, die jeweils über einen gemeinsamen Kontakt intern miteinander verschaltet sind. [0019] Beispielsweise können diejenigen Vielschichtkondensatoren einen gemeinsamen Kontakt aufweisen, welche entlang einer Seitenfläche nebeneinander angeordnet sind. Dann enthalten entlang einer Seitenfläche nebeneinander angeordnete Vielsehichtkondensatoren einen Stapel von übereinanderliegenden Elektrodenschichten, die nur auf einer Stirnseite aus dem Grundkörper herausgeführt sind.

[0020] Ebenso können auch die entlang der gegenüberliegenden Seitenfläche nebeneinander angeordneten Vielschichtkondensatoren einen Stapel von übereinanderliegenden Elektrodenschichten enthalten, die nur auf der gegen-

3

überliegenden Stirnfläche aus dem Grundkörper herausgeführt sind.

[0021] Die entlang jeweils einer Seitenfläche angeordneten Vielschichtkondensatoren können jeweils die gleiche Kapazität aufweisen. In einer anderen Ausführungsform der Erfindung können die Vielschichtkondensatoren auch unterschiedliche Kapazitäten aufweisen. Falls einander gegenüberliegende Kondensatoren die gleiche Kapazität aufweisen, ist es möglich, ein symmetrisches Bauelement zu realisieren.

[0022] In einer anderen Ausführungsform der Erfindung weisen die entlang der ersten Seitenfläche angeordneten Vielschichtkondensatoren eine größere Kapazität auf, als die entlang der zweiten Seitenfläche angeordneten Vielschichtkapazitäten, In einer anderen Ausführungsform der 15 Erfindung steigt die Kapazität von entlang einer Seitenfläche angeordneten Kondensatoren in Längsrichtung des Grundkörpers monoton an oder sie fällt monoton ab.

[0023] In einer besonderen Ausführungsform der Erfindung enthalten die Dielektrikumsschichten ein Keramikmaterial mit Varistoreffekt. In Betracht kommen beispielsweise Keramikmaterialien, die ZnO-Bi oder ZnO-Pr enthalten. Solche Dielektrikumsschichten haben den Vorteil, daß sie neben dem Kondensator noch als weiteres Bauelement einen Varistor in das Vielschichthauelement integrieren.

[0024] In einer anderen Ausführungsform der Erfindung können die Dielektrikumsschiehten eine Kondensatorkeramik auf der Basis von Bariumtitanat enthalten. Als Dielektrikumsschieht kommt beispielsweise eine sogenannte "COG"-Keramik in Betracht, Ein solches Material wäre beispielsweise eine (Sm, Pa) NdCiO₃-Keramik. Es kommt aber auch eine "X7R"-Keramik in Betracht, beispielsweise dotiertes Bariumtitanat.

[0025] Der Grundkörper kann eine Grundfläche aufweisen, die kleiner als 2,5 mm² ist und dabei mindestens vier 35 Vielschichtkondensatoren enthalten.

[0026] Es ist auch möglich, den Grundkörper so auszubilden, daß seine Grundfläche eine Fläche von maximal 5,2 mm² mißt. Dann enthält das Vielschichtbauelement mindestens acht Vielschichtkondensatoren.

[0027] Es ist darüber hinaus auch möglich, die Grundfläche des Grundkörpers so auszubilden, daß sie kleiner als 8 mm² ist. Dann können mindestens acht, zehn oder sogar zwölf Vielschichtkondensatoren in das Bauelement integriert werden.

[0028] Im folgenden wird die Erfindung anhand von Ausführungsbeispielen und den dazugehörigen Figuren näher erläutert.

[0029] Fig. 1 zeigt einen Längsschnitt durch ein beispielhaftes elektrisches Vielschichtbauelement in einer schematischen, nicht maßstabsgetreuen Darstellung.

[0030] Fig. 2 zeigt einen Querschnitt entlang der Linie II-II des Bauelement aus Fig. 1.

[0031] Fig. 3 zeigt ein Ersatzschaltbild für das Bauelement aus Fig. 1.

[0032] Fig. 4 zeigt ein weiteres beispielhaftes elektrisches Vielschichtbauelement in einem schematischen Längsschnitt

[0033] Fig. 5 zeigt einen Querschnitt durch das Bauelement aus Fig. 4 entlang der Linie V-V.

[0034] Fig. 6 zeigt ein weiteres beispielhaftes elektrisches Vielschichtbauelement in einem schematischen Längsschnitt.

[0035] Fig. 7 zeigt einen Querschnitt des Bauelements aus Fig. 6 entlang der Linie VII-VII.

[0036] Fig. 8 zeigt beispielhaft ein weiteres elektrisches Vielschichtbauelement in einem schematischen Längsschnitt.

[0037] Fig. 9 zeigt einen Querschnitt durch das Bauele-

ment aus Fig. 8 entlang der Linie IX-IX.

[0038] Fig. 10 zeigt ein weiteres heispielhaftes elektrisches Vielschichtbauelement in einem schematischen Längsschnitt.

[0039] Fig. 11 zeigt einen Querschnitt durch das Bauelement aus Fig. 10 entlang der Linie XI-XI.

[0040] Fig. 12 zeigt ein weiteres elektrisches Vielschichtbauelement in einem schematischen Längsschnitt.

[0 [0041] Fig. 13 zeigt ein weiteres beispielhaftes elektrisches Vielschichtbauelement in einem schematischen Längsschnitt.

[0042] Fig. 14 zeigt ein Ersatzschaltbild für ein elektrisches Vielschichtbauelement gemäß Fig. 13 für den Fall, daß für die Dielektrikumsschichten eine Varistorkeramik verwendet wird.

[0043] Fig. 1 zeigt den Grundkörper 1 eines elektrischen Vielschichtbauelements. Das Bauelement ist dabei längs durchgeschnitten und es ist die Draufsicht auf Elektrodenschichten 4 zu sehen, die teils in einer Ebene liegen (markiert mit 51, 52, 53, 54) beziehungsweise teils in einer darunterliegenden, im wesentlichen parallelen Ebene angeordnet sind (markiert mit 50). Die Elektrodenschichten 4 können z. B. aus Ag, Pd, Pt oder auch aus einer Legierung aus Ag und Pt hzw. aus Ag und Pd hestehen hzw. solche Metalle enthalten. Sie können aber auch Cu oder Ni enthalten.

[0044] Es sind Stapel 50, 51, 52, 53, 54 you übereinanderliegenden Elektrodenschichten 4 in einer Draufsicht gezeigt. Die Elektrodenschichten 4 des Stapels 51 sind an der ersten Seitenfläche 61 am ersten Kontakt 81 aus dem Grundkörper 1 herausgeführt. Der Grundkörper 1 weist eine Grundfläche A auf. Die Elektrodenschichten 4 des Stapels 52 sind an einem Kontakt 82 auf der der Seitenfläche 61 gegenüberliegenden Seitenfläche 62 aus dem Grundkörper 1 herausgeführt. Dadurch sind einander gegenüberliegende Vielschichtkondensatoren C1, C2 realisiert. Die Gegenelektroden der Vielschichtkondensatoren C1, C2 werden dabei gebildet durch Elektrodenschichten 4, welche als Stapel 50 übereinanderliegen und welche zu beiden Seiten auf jeder Stirnseite 71, 72 aus dem Grundkörper 1 des Bauelements herausgeführt sind. Die Elektrodenschichten 4 des Stapels 50 sind dabei mit auf den Stirnflächen 71, 72 angeordneten Kontakten 80, 89 elektrisch kontaktiert. Es sind in Längsrichtung neben den Vielschichtkondensatoren C1 und C2 noch die Vielschichtkondensatoren C3 beziehungsweise C4 angeordnet. Die Vielschichtkondensatoren C3 und C4 sind ebenso wie die Vielschichtkondensatoren C1 und C2 gehildet aus Stapeln 53, 54 von übereinanderliegenden Elektrodenschichten 4, die jeweils auf gegentiberliegenden Seitenflächen 61, 62 aus dem Grundkörper 1 herausgeführt sind. Im einzelnen sind die Elektrodenschichten 4 des Stapels 53 mit dem Kontakt 83 auf der ersten Seitenfläche 61 des Grundkörpers 1 kontaktiert, Die Elektrodenschichten 4 des Stapels 54 sind mit dem Kontakt 84 auf der der ersten Seitenfläche 61 gegenüberliegenden Seitenfläche 62 verbunden. Indem die Elektrodenschichten 4 des Schichtstapels 50 eine gemeinsame Gegenelektrode für alle Vielschichtkondensatoren C1, C2, C3, C4 bilden, kann ein Bauelement realisiert werden, für das das in Fig. 3 gezeigte Ersatzschaltbild

[0045] Die Seitenflächen 61, 62 verlaufen entlang einer Längsrichtung. Die Längsrichtung ist durch den Pfeil angegeben.

miteinander verschaltet.

gilt. Die Vielschichtkondensatoren sind also bereits intern

5 [0046] In Fig. 2 sind die Schichtstapel 50, 51, 52 in einem Querschnitt zu sehen. Die Elektrodenschichten 4 sind dabei zwischen Dielektrikumsschichten 3 angeordnet. Das erfindungsgemäße Vielschichtbauelement kann vorteilhafter-

1

weise hergestellt werden durch Übereinanderstapeln von keramischen Grünfolien und geeigneten Elektrodenschichten, anschließendem Verpressen und Sintern des Schichtstapels. Durch Gemeinsamsinterung wird sowohl eine hohe mechanische Stahilität als auch gute elektrische Eigenschaften realisiert. Die Außenkontakte 81, 82 können beispielsweise mittels Silbereinbrennpaste an den Außenflächen des Grundkörpers 1 realisiert werden. Indem die Kontakte 81, 82 kappenartig über die Seitenflächen 61, 62 greifen, kann ein SMD-fähiges Bauelement realisiert werden. Aus Fig. 2 geht auch hervor, daß die Elektrodenschichten 4 der Schichtstapel 51 und 52 innerhalh des Bauelements elektrisch voneinander isoliert sind. Daher werden zwei verschiedene Vielschichtkondensatoren durch die Schichtstapel 51, 52 gebildet.

5

[0047] Fig. 4 zeigt ein elektrisches Vielschichtbauelement entsprechend Fig. 1, jedoch mit dem Unterschied, daß die als Gegenelektrode ausgeführten Elektrodenschichten in zwei verschiedenen Schichtstapeln 50, 59 angeordnet sind. Die Elektrodenschichten des Schichtstapels 50 sind dabei 20 auf der ersten Stirnfläche mit einem Kontakt 80 aus dem Grundkörper herausgeführt. Die Elektrodenschichten des zweiten Schichtstapels 59 sind auf der gegenüherliegenden Stirnfläche mit Hilfe des Kontakts 89 aus dem Grundkörper herausgeführt. In Längsrichtung des Bauelements sind die 25 Elektrodenschichten der Stapel 50 und 59 innerhalh des Bauclements elektrisch voneinander isoliert,

[0048] Indem die Vielschichtkondensatoren C1, C2, C3, C4 mit Hilfe von verschiedenen Stapeln 50, 59 aus Elektrodenschichten gebildet werden, kann eine von Fig. 3 ver- 30 schiedene Verschaltung der Vielschichtkondensatoren C1, C2, C3, C4 realisiert werden, was je nach Anwendungsfall zweckmäßig ist.

[0049] Fig. 5 zeigt den Querschnitt von Fig. 4 in analoger Weise zu Fig. 2. Es sind die Stapel 50, 51, 52 von überein- 35 anderliegenden Elektroxlenschichten dargestellt.

[0050] Fig. 6 zeigt ein Vielschichthauelement entsprechend Fig. 1 mit dem Unterschied, daß die Elektrodenschichten der Schichtstapel 51, 53 in der Fläche größer ausgeführt sind, als die analogen Schichtstapel in Fig. 1. Dem- 40 gegenüher sind die Elektrodenschichten der Schichtstapel 52 und 54 kleiner ausgeführt als die entsprechenden Elektrodenschichten in Fig. 1. Dadurch kann es erreicht werden, daß die Vielschichtkondensatoren C1 und C3 eine größere Kapazität aufweisen, als die Vielschichtkondensatoren C2 und C4, was je nach Anwendungsfall für das Vielschichtbauelement von Vorteil ist,

[0051] Fig. 7 zeigt den Querschnitt zu Fig. 6, wobei die Stapel 50, 51, 52 dargestellt sind.

[0052] Fig. 8 zeigt ein Vielschichthauelement entspre- 50 chend Fig. 4 mit dem Unterschied, daß die mit dem gemeinsamen Schichtstapel 50 gehildeten Vielschichtkondensatoren C1, C3 nicht einander gegenüherliegend sondern entlang einer ersten Seitenfläche 61 nebeneinander angeordnet sind. Dementsprechend sind die mit dem Schichtstapel 59 55 gebildeten Vielschichtkondensatoren C2 und C4 entlang der zweiten Seitenfläche 62 nebeneinander angeordnet. Dies wird realisiert, indem entsprechend gestaltete Vielschichtelektroden einen Stapel 50 bilden, wobei die Elektrodenschichten an der ersten Stirnfläche 71 aus dem Grundkörper 60 1 herausgeführt sind. In analoger Weise sind Elektrodenschiehten, die einen Stapel 59 von Elektrodenschiehten bilden, auf der gegenüberliegenden Stirnfläche 72 aus dem Grundkörper 1 herausgeführt. Die Elektrodenschichten der Stapel 50 und 59 sind innerhalh des Vielschichthauelements 65 allseitig gegeneinander isoliert. Dies geht auch hervor aus Fig. 9, welche einen entsprechenden Querschnitt zeigt, und wo zu erkennen ist, daß die Elektrodenschichten der Stapel

50 und 59 voneinander isoliert sind, das heißt, daß die Elektrodenschichten in der Mitte des Bauelements unterbrochen

[0053] Fig. 10 zeigt ein Vielschichtbauelement entsprechend Flg. 8, mit dem Unterschied, daß die Elektrodenschiehten der Stapel 51 und 53 größer ausgeführt sind, als die entsprechenden Elektrodenschichten in Fig. 8. Weiterhin sind die Elektrodenschichten der Stapel 52 und 54 kleiner ausgeführt als die entsprechenden Elektrodenschichten in Fig. 8. Dadurch wird es erreicht, ein Vielschichtbauelement zu realisieren, bei dem die Kapazitäten der Vielschichtkon-

[0054] Fig. 11 zeigt entsprechend Fig. 9 wieder den dazugehörigen Querschnitt.

Vielschichtkondensatoren C2 und C4.

densatoren C1 und C3 größer sind als die Kapazitäten der

[0055] Fig. 12 zeigt ein weiteres Vielschichthauelement, das entsprechend Fig. 1 ausgeführt ist, jedoch mit dem Unterschied, daß nicht vier Vielschichtkondensatoren sondern acht Vielschichtkondensatoren C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 innerhalb des Bauelements angeordnet sind. Die Vielschichtkondensatoren C1 his C8 sind mit entsprechenden Kontakten 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 an den Außenflächen des Grundkörpers verbunden. Die Kondensatoren Cl his C8 sind gebildet mit Hilfe eines Stapels 50 von übereinanderliegenden Elektrodenschichten, die allen Vielschichtkondensatoren C1 his C8 gemeinsam sind. Die Elektrodenschichten des Stapels 50 sind auf heiden einander gegenüberliegenden Stirnseiten des Grundkörpers 1 mit Kontakten 80, 89 aus diesem herausgeführt.

[0056] Fig. 13 zeigt ein Vielschichtbauelement entsprechend Fig. 12 mit dem Unterschied, daß die Kapazität der Vielschichtkondensatoren C7, C5, C3, C1 in dieser Reihenfolge stetig ahnimmt. Entsprechend nimmt die Kapazität der Vielschichtkondensatoren C8, C6, C4, C2 in Längsrichtung des Bauelements zu.

[0057] Fig. 14 zeigt ein Ersatzschaltbild für ein Vielschichthauelement nach Fig. 12 für den Fall, daß für die Dielektrikumsschichten eine Varistorkeramik verwendet wird. Dann entsteht gemäß Fig. 14 ein Bauelement mit Varistoren V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, welche durch eine gemeinsame Mittelelektrode 9 miteinander verschaltet sind. [0058] Durch Verwenden eines geeigneten Keramikmaterials für die Dielektrikumsschichten wird aus dem Vielschichtkondensator ein Vielschichtvaristor. Ebenso können durch Auswahl geeigneter Keramikmaterialien für die Dielektrikumsschichten noch weitere Vielschichthauelemente realisiert werden, so daß die vorliegende Erfindung nicht beschränkt ist auf Vielschichtkondensatoren im strengen Sinne, sondern lediglich darauf, daß ein keramisches Vielschichtbauelement nach der Bauweise der Vielsehichtkondensatoren, das heißt also durch kammartig ineinandergreifende flächenartige Elektrodenstrukturen gebildet ist.

Bezugszeichenliste

1 Grundkörper

2 Stapel

3 Dielektrikumsschicht

4 Elektroxlenschicht

50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 Stapel

61, 62 Seitenfläche

71, 72 Stirnfläche

80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 Kontakt

C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 Vielschichtkondensator

V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8 Vielschichtvaristor A Grundfläche

9 Mittelelektrode

Patentansprüche

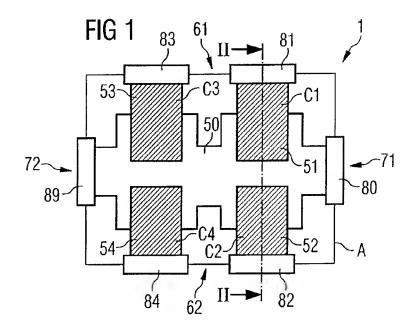
1. Vielschichthauelement

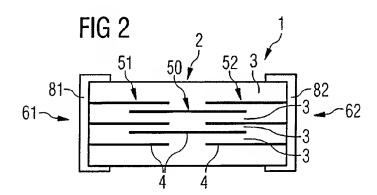
- mit einem Grundkörper (1) enthaltend einen Stapel (2) aus übereinanderliegenden Dielektrikumssehichten (3) mit dazwischenliegenden Elektrodenschichten (4),
- bei dem der Grundkörper (1) entlang einer Längsrichtung verlaufende, gegenüberliegende Seitenflächen (61, 62) und mindestens eine Stirnfläche (71, 72) aufweist,
- mit einem ersten Vielschichtkondensator (C1), dessen erster Kontakt (81) auf der ersten Seitenfläche (61) angeordnet ist und dessen zweiter Kontakt (80) auf einer Stirnfläche (71) angeordnet 15 ist
- und mit einem zweiten Vielschichtkondensator (C2), dessen erster Kontakt (82) auf der zweiten Seitenfläche (62) angeordnet ist und dessen zweiter Kontakt (80) auf einer Stirnfläche (71) angeordnet ist.
- 2. Vielschichtbauelement nach Anspruch 1, bei dem weitere Vielschichtkondensatoren (C3, C4) entlang der Seitenflächen (61, 62) angeordnet sind, deren erste Kontakte (83, 84) auf gegenüherliegenden Seitenflächen (61, 62) liegen und deren zweite Kontakte (80, 89) auf einer Stirnfläche (71, 72) liegen.
- 3. Vielschichtbauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 2, bei dem der zweite Kontakt eines Vielschichtkondensators (C1, C2, C3, C4) von beiden Stirnflächen 30 (71, 72) her kontaktiert werden kann.
- 4. Vielschichtbauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 2, bei dem zwei Vielschichtkondensatoren (C1, C2) zweite Kontakte (81, 89) aufweisen, die auf gegenüberliegenden Stirnflächen (71, 72) angeordnet sind.

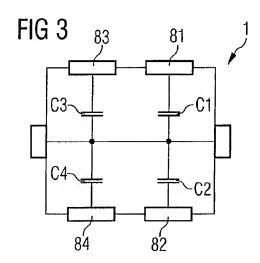
 5. Vielschichtbauelement nach einem der Ansprüche 1
- Vielschichthauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
 - bei dem ein erster Vielschichtkondensator (C1) gebildet ist aus einem ersten Stapel (51) von übereinanderliegenden Elektrodenschichten (4), die an 40 einem ersten Kontakt (81) auf einer ersten Seitenfläche (61) aus dem Grundkörper (1) herausgeführt sind,
 - und aus einem Stapel (50) von übereinanderliegenden Elektrodenschichten (4), die auf einer 45 Stirnfläche (71) aus dem Grundkörper (1) herausgeführt sind,
 - und hei dem ein zweiter Vielschichtkondensator (C2) gebildet ist aus einem zweiten Stapel (52) von übereinanderliegenden Elektrodenschiehten 50 (4), die an einem zweiten Kontakt (82) aus dem Grundkörper (1) herausgeführt sind, der auf der zweiten Seitenfläche (62) angeordnet ist,
 - und aus einem Stapel (50) von übereinanderliegenden Elektrodenschichten (4), die auf einer 55 Stirnfläche (71) aus dem Grundkörper (1) herausgeführt sind.
- 6. Vielschichtbauelement nach Anspruch 4, bei dem weitere Vielschichtkondensatoren (C3, C4) gehildet sind aus weiteren, neben dem ersten und dem zweiten 60 Stapel (51, 52) von Elektrodenschichten (4) angeordneten Stapeln (53, 54) von Elektrodenschichten (4), die auf gegenüberliegenden Seitenflächen (61, 62) aus dem Grundkörper (1) herausgeführt sind.
- 7. Vielschichtbauelement nach einem der Ansprüche 4 65 bis 6, bei dem ein Vielschichtkondensator (C1, C2, C3, C4) gebildet ist mittels eines Stapels (50) von übereinanderliegenden Elektrodenschichten (4), die beider-

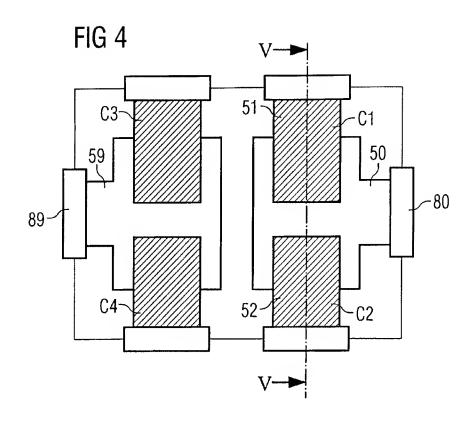
- seits auf zwei gegenüberliegenden Stirnseiten (61, 62) aus dem Grundkörper (1) herausgeführt sind.
- 8. Vielschichtbauelement nach einem der Ansprüche 4 bis 6, mit zwei Stapeln (50, 59) von übereinanderliegenden Elektrodenschiebten (4), die auf gegenüberliegenden Stirnseiten (71, 72) aus dem Grundkörper (1) herausgeführt sind.
- 9. Vielschichtbauelement nach Anspruch 8, bei dem entlang einer Seitenfläche (61) nebeneinander angeordnete Vielschichtkondensatoren (C1, C3) einen Stapel (50) von übereinanderliegenden Elektrodenschichten (4) enthalten, die nur auf einer Stirnseite (71) aus dem Grundkörper (1) herausgeführt sind.
- 10. Vielschichtbauelement nach Anspruch 9, bei dem entlang der gegenüberliegenden Seitenflächen (62) nebeneinander angeordnete Vielschichtkondensatoren (C2, C4) gebildet sind, enthaltend einen Stapel (59) von übereinanderliegenden Elektrodenschichten (4), die nur auf der gegenüberliegenden Stirnfläche (72) aus dem Grundkörper (1) herausgeführt sind.
- 11. Vielschichtbauelement nach einem der Ansprüche 5 bis 9, bei dem die entlang jeweils einer Seitenfläche (61, 62) angeordneten Vielschichtkondensatoren (C1, C3; C2, C4) die gleiche Kapazität aufweisen.
- 12. Vielschichthauelement nach einem der Ansprüche 5 bis 11, bei dem die entlang der ersten Seitenfläche (61) angeordneten Kondensatoren (C1, C3) eine größere Kapazität aufweisen als die entlang der zweiten Seitenfläche (62) angeordneten Kondensatoren (C2, C4).
- 13. Vielschichtbauelement nach einem der Ansprüche 5 bis 10, bei dem die Kapazität von entlang einer Seitenfläche (61) angeordneten Vielschichtkondensatoren (C1, C3, C5, C7) in Längsrichtung des Grundkörpers (1) monoton steigt oder fällt.
- 14. Vielschichthauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 13, bei dem die Dielektrikumsschichten (3) ein Keramikmaterial mit Varistoreffekt enthalten.
- Vielschichtbauelement nach Anspruch 14, bei dem die Dielektrikumsschichten (3) ZnO-Bi oder ZnO-Pr enthalten.
- 16. Vielschichtbauelement nach einem der Ansprüche I bis 13, bei dem die Dielektrikumsschichten (3) eine Kondensatorkeramik auf der Basis von Bariumtitanat enthalten.
- 17. Vielschichtbauelement nach einem der Ansprüche 1 his 16, hei dem der Grundkörper (1) eine Grundfläche (Λ) aufweist, die kleiner ist als 2,5 mm² und der mindestens vier Vielschichtkondensatoren enthält.
- 18. Vielschichtbauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 16, bei dem der Grundkörper (1) eine Grundfläche (A) aufweist, die kleiner als 5,2 mm² ist und der mindestens acht Vielschichtkondensatoren enthält.
- 19. Vielschichtbauelement nach einem der Ansprüche I bis 16, bei dem der Grundkörper (1) eine Grundfläche (A) aufweist, die kleiner als 8 mm² ist und der mindestens acht, zehn oder zwölf Vielschichtkondensatoren enthält.
- 20. Vielschichthauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 19, bei dem die Elektrodenschichten (4) Ag. Pd, Pt, Cu, Ni oder eine Legierung aus Ag und Pd oder aus Ag und Pt enthalten.

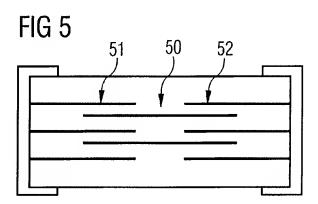
Ilierzu 7 Seite(n) Zeichnungen

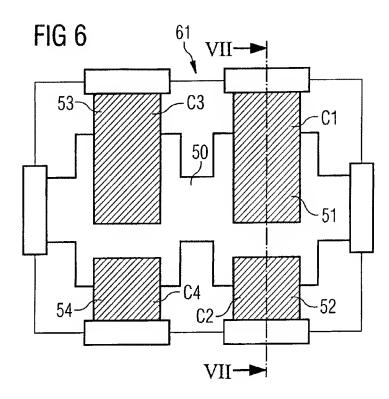


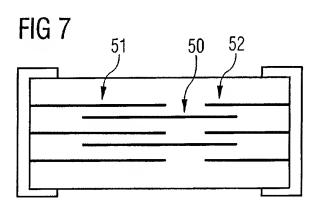


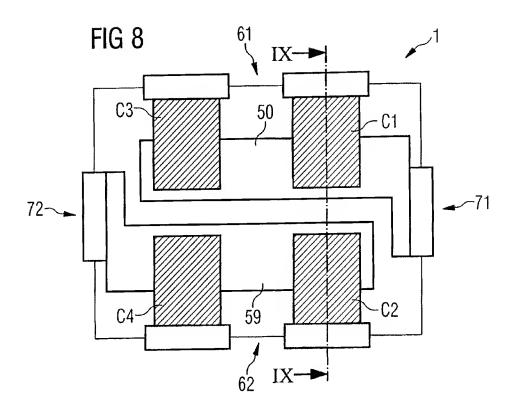


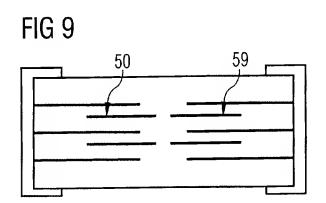


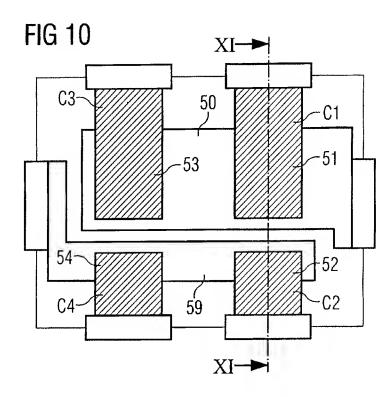


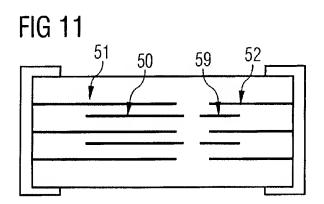


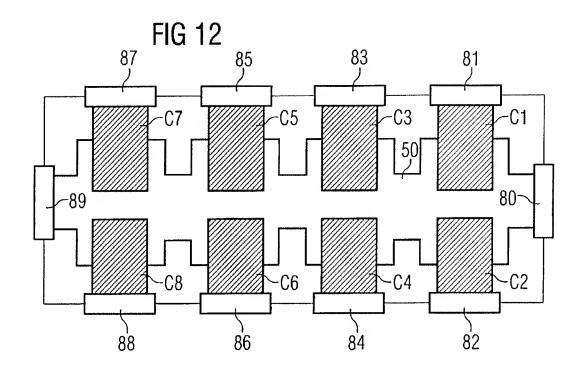


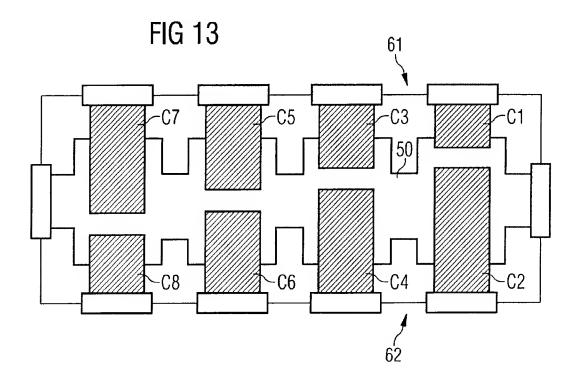












ZEICHNUNGEN SEITE 7

Nummer: Int. Cl.⁷: Offenlegungstag:

FIG 14

